磁性隧道结中的量子相干输运研究*

杨 军 武文远 龚艳春

(解放军理工大学理学院,南京 211101) (2007年3月4日收到,2007年5月24日收到修改稿)

采用散射矩阵的方法研究了铁磁/绝缘层/半导体/绝缘层/铁磁(FM/I/SM/I/FM)磁性双隧道结的量子相干输运 特性.研究发现当隧穿电子平均自由程(l_p)和中间层半导体厚度(L)可比拟时双结隧道磁阻(TMR)将随L的变化 产生量子振荡,当 l_p 远大于L时振荡拐点处出现 cut-off 波矢,分析表明 cut-off 波矢主要是来自于隧道结两边的铁 磁和半导体层隧穿电子动量波矢的高度不匹配性,随着L的增加,隧穿电子相位损失导致的振荡振幅衰减将压制 cut-off 波矢的出现.当L远大于 l_p 时,TMR 将直接为单结自旋注入效率(SIE)大小 η_1 或双结(平行结构)SIE 大小 η_2 的平方,因此可以通过测量双结的 TMR数值来推出单结或双结 SIE 的大小,数值计算表明当L与 l_p 可比拟时, TMR 与双结 SIE 的平方 η_2^2 的比值 TMR/ η_2^2 也将会随L的变化呈现出量子振荡效应.

关键词:cut-off 波矢,量子相干,振荡,隧道磁阻 PACC:7200,7210,7340G

1.引 言

近年来,自旋电子学由于其巨大的应用前景引起了人们的广泛关注,基于自旋输运的磁性隧道结的研究也因此成为热点.在磁性隧道结中,FM/I/FM 结构越来越受到人们的重视^[1],这里 FM 表示铁磁 金属电极,I 表示绝缘层.如果在 FM/I/FM 结构的磁 性隧道结中间再加上一个非磁金属(NM)^{23]}或半导 体(SM)^{45]}或超导体(SC)^{6]}构成一个 FM/I/A/I/FM 双势垒结构则其物理内容将会更加丰富.这里的 *A* 代表非磁金属(NM)或半导体(SM)或超导体(SC). 对于这样的一个双势垒的双结结构,如果双结是在 几个纳米的尺寸范围,则此结构就是一个典型的介 观系统,此时相干隧穿在这个系统中将起主要作用, 可以预见的是如果将自旋自由度引入到此介观系统 中将会呈现出更多的物理效应.

对于 FM/I/A/I/FM 磁性双结结构,理论上已经 预言了该系统的 TMR 将会随中间层厚度的改变而 产生振荡,这主要是因为隧穿电子的极化随电子隧 穿的相干性而产生振荡^{7—91}.

2. 结构模型

由于半导体中电子具有理想的相干长度,且半 导体具有良好的性价比,所以半导体磁性隧道结引 起了人们的更大关注,本文对 FM/I/SM/I/FM 磁性双 隧道结进行了研究.考虑到电子在 FM/I/SM/I/FM 双 结中的隧穿过程包括弹道输运(ballistic)和扩散输运 (diffusive)两部分组成.在 SM 区里,考虑有一部分隧 穿电子是弹道输运,剩下的则是扩散输运.自旋极 化电子的弹道输运导致了 TMR 的振荡而扩散输运 部分则导致了 TMR 的衰减.

对于弹道输运和扩散输运同时存在的情况,如 图 1 所示,用 T^c 和 T^s 分别表示通过双结的弹道输 运和扩散输运透射系数,用 R^c 和 R^s 分别表示通过 双结的弹道输运和扩散输运反射系数,这时扩散输 运电子在半导体层中将会由于受到非弹性散射而导 致动量发生改变,在此引入一个 l_p 表示隧穿电子平 均自由程,也就是隧穿电子相位弛豫长度, L表示 中间层半导体厚度,用 $ext(- L/l_p)$ 来表示因相位的 损失而导致的相干输运部分的衰减,于是有^[10]

$$T^{\rm C} = \frac{T_1 T_2 e^{-2L/l_{\rm p}}}{1 + R_1 R_2 e^{-4L/l_{\rm p}} - 2\sqrt{R_1 R_2} e^{-2L/l_{\rm p}} \cos\theta} \,(1)$$

^{*} 解放军理工大学预研基金(批准号 10605002)资助的课题.

[†] 通讯联系人.E-mail hfeiau@163.com

$$R^{\rm C} = \frac{R_1 + R_2 e^{-4L/l_{\rm p}} - 2\sqrt{R_1 R_2} e^{-2L/l_{\rm p}} \cos\theta}{1 + R_1 R_2 e^{-4L/l_{\rm p}} - 2\sqrt{R_1 R_2} e^{-2L/l_{\rm p}} \cos\theta} (2)$$

这里的 $\theta = kL$, k 为半导体层的输运电子沿(001)方 向的波矢, T_1 , T_2 , R_1 , R_2 分别为两个单结的透射和 反射系数.在此情况下, $T^c + R^c < 1$ 所以 $T^s = 1 - T^c - R^c$ 是半导体层中扩散输运部分的透射系数. 根据 Yang 等人的工作^[9], 电子包括弹道输运和扩散 输运的总的双结透射系数为

$$T = T^{c} + \frac{(1 - T^{c} - R^{c})\overline{T}_{2}}{1 - \overline{R}_{1}\overline{R}_{2}}.$$
 (3)



图 1 电子在 FM/I/SM/I/FM 双结中的弹道输运和扩散输运示意图

需要指出的是,弹道散射区相干输运透射系数的平 均值 $T^{c}(\theta)$ (这里的 θ 表示入射角度)近似等于扩 散散射区的透射系数 T^{s} ,由于扩散散射区的k 波矢 在平行方向的分量 $k_{//}$ 将不再守恒,我们用透射系 数的平均值 $\overline{T}_{1}(\overline{T}_{2})$ 来表示左右势垒不同 k 波矢方 向电子的总透射系数,两个势垒上的平均反射系数 分别为 $\overline{R}_{1} = 1 - \overline{T}_{1}$ 和 $\overline{R}_{2} = 1 - \overline{T}_{2}$.

3. 数值结果及讨论

实际上方程(3)和方程(1)(2)共同确定了这个 双结的总的透射系数,这里的透射系数在磁性隧道 结中是自旋相关的,在方程(3)中还看不出这种相关 性,下面将就此展开讨论.

对于形如 FM/I/SM 的隧道单结,有研究表明采 用矩形势垒和 δ 势垒其差别是不大的¹¹¹,在数值计 算中将绝缘层近似看作 δ 势垒 ,则单结自旋多数载 流子($\sigma = \uparrow$)或自旋少数载流子($\sigma = \downarrow$)的自旋相 关隧穿透射系数为

$$T_{\sigma} = \frac{4\beta_{\sigma}}{(1+\beta_{\sigma})^2 + Z_{\sigma}^2}, \qquad (4)$$

这里的 $\beta_{\sigma} = v_{sm}^{*}/v_{F\sigma}^{*}$, $Z_{\sigma} = 2U/\hbar v_{F\sigma}^{*}$, $v_{F\sigma}^{*}$ 和 v_{sm}^{*} 分别表 示 FM 和 SM 电极中的费米速度沿 x 轴(垂直隧道结 界面方向)的分量. U 表示 δ 势垒的强度. 相干隧穿 过程中平行界面方向上的动量要求守恒 ,而 FM 中 自旋向上电子的动量大于自旋向下电子动量 ,所以 自旋向上电子能够通过隧道结的角度必然小于自旋 向下电子 ,即隧穿临界角 $\phi_{\uparrow}^{C} < \phi_{\downarrow}^{C}$. 又因为在 FM 电 极中自旋向上和自旋向下电子的动量都远大于半导 体中电子动量 ,所以只有那些平行于 x 轴方向的隧 穿电子对电导起主导作用 , 考虑到这些因素 ,单结 的遂穿电导可以简化为线性关系^[12],即

$$G_{\sigma} \approx \frac{e^2 k^{\rm sm}}{h\pi} T'(0), \qquad (5)$$

这里的 ksm表示半导体层的动量波矢,此式也表明, 电子在由 FM 和 SM 组成的异质结输运过程中 SM 的模式数将起关键作用,将隧道磁阻定义为 TMR = $G_{\rm P} - G_{\rm AP}/G_{\rm P}$,其中 $G_{\rm P}$ 和 $G_{\rm AP}$ 分别表示平行结构和 反平行结构时的电导.单结的自旋注入效率 $\eta_1 =$ $\frac{G_{\uparrow} - G_{\downarrow}}{G_{\star} + G_{\perp}}$,其中 G_{\uparrow} 和 G_{\downarrow} 为通过单结自旋向上和向 下电子的电导,双结的自旋注入效率 η_{2} = $\frac{G_{P^{\uparrow}} - G_{P^{\downarrow}}}{G_{P^{\uparrow}} + G_{P^{\downarrow}}}$,其中 $G_{P^{\uparrow}}$ 和 $G_{P^{\downarrow}}$ 为平行结构排列时通 过隧道结自旋向上和向下电子的电导 将 FM 和 SM 层的分别为取为金属 Fe 和半导体 InAs^[13],相应地, FM 的费米波矢 $k_{\star} = 1.08 \times 10^8 / \text{cm}$, $k_{\downarrow} = 0.44 \times$ 10^8 /cm SM 中电子态密度为 $n_{sm} = 1.0 \times 10^{12}$ /cm² ,用 自由电子有效质量 m。作为 FM 中电子的有效质量, 而 SM 中电子有效质量 $m_{sm} = 0.036 m_e$,半导体层电 子相干长度 $l_p = 100$ nm ,无量纲参数 Z_0 取为 $Z_0 =$ 5.0 文中各图所取参数无特殊说明则都为前所述.

3.1. TMR 及单、双结 SIE 与 *L* 间的变化关系

TMR 随 *L* 的变化关系见图 2 ,从图中可以看出 双结 TMR 随 *L* 变化产生周期性振荡 ,这种周期性振 荡源主要源自于电子相干隧穿时的量子干涉效应 , 图 2 中的小图为其他参数不变 , l_p 取为 1000 nm 时 在半导体厚度 *L* = 12.5 nm 附近振荡拐点处的局部 放大图 ,小图中显示当 *L* 远小于 l_p 时振荡拐点处出 现明显的 cut-off 波矢 ,这主要是源自于隧道结两边 FM 层和 SM 层隧穿电子动量波矢的高度不匹配 性^[14] ,数值计算显示随着 *L* 的增加 cut-off 波矢逐渐 消失 ,这主要是因为由于输运电子的相位损失导致 的振荡振幅衰减压制了 cut-off 波矢 . TMR/ η_1^2 随 *L* 的 变化关系如图 3 所示 ,这里的 η_1 为单结的 SIE 的大 小 . 从图 3 中可以看出当 *L* 与 l_p 可比拟时 ,由于量 子干涉效应比率 TMR/ η_1^2 随 *L* 的变化产生振荡 ,当 *L* 增大时 ,振荡将会逐渐消失 ,此时顺序隧穿就会 取代相干隧穿占据主导地位 ,随着 *L* 逐渐大于 l_p , TMR/ η_1^2 将以 e 指数衰减到 1^[8] ,这也证实了在顺序 随穿和两边势垒相同的情况下有 TMR = η_1^2 关 系^[15] ,也就是说可以通过测量双结的 TMR 来间接 得到单结的 SIE 的大小.



图 2 隧道磁阻随中间半导体层厚度变化情况关系图



图 3 隧道磁阻和单结自旋注入效率的比率随中间层半导体厚 度变化关系图

图 4 为单、双结 SIE 的大小 $\eta_{1,2}$ 与 L 变化关系, 从图中可以看出双结的 η_2 (平行结构)也随 L 的变 化呈周期性振荡 ,且当 L 远大于输运电子的 l_p 时双 结的 η_2 就等于单结的 η_1 ,这也给测量双结 SIE 的大 小提供了一种选择.



图 4 自旋注入效率随中间层半导体厚度变化情况关系图



图 5 隧道磁阻和双结自旋注入效率的比率随中间层半导体层 厚度变化关系图

图 5 为 TMR 与双结 η_2^2 的比率随 *L* 的变化关系 图 ,从图中可以看出 TMR 与双结 η_2^2 的比率随 *L* 的 变化同样产生量子振荡 ,不过其振荡平均值不再等 于 1 ,但在顺序隧穿区 TMR 和双结的 η_2 同样满足关 系 TMR = η_2^2 .图 5 中还可以看出在顺序隧穿区双结 η_2^2 与 TMR 基本上成线性变化的 ,且可以近似认为 $\eta_2 \propto P$ 根据 M. Julliere 模型 ,TMR/ $\eta_2^2 = \frac{2P^2}{(1+P^2)}/P^2$ $= \frac{2}{1+P^2} \approx \frac{1}{\eta_2}$,所以 TMR/ η_2^2 与 η_2 近似成反比关系 , 从振荡图像上看应有 π 相位差 ,图 5 中证实了这种 关系 . 通过数值计算还表明 ,随着两边铁磁层交换 能的增大 ,TMR/ $\eta_{1,2}^2$ 将趋于 1 ,当 $\Delta = E_F$ 时(如半金 属 ,则无论 *L* 如何变化 ,TMR/ $\eta_{1,2}^2$ 将都等于 1.

3.2. TMR 及单、双结 SIE 与铁磁层交换能间的变化 关系

图 6 给出了 TMR 及单、双结 SIE 的大小随铁磁 层交换能的大小变化关系图 ,可以看出 TMR 和单、 双结 SIE 的大小 η_1, η_2 随铁磁层交换能的增大而递 增 , η_2 的增幅要大于 η_1 ,增大的幅度开始比较平缓 而当 Δ 接近于 E_F 时则快速递增到接近 100% ,这说



图 6 隧道磁阻和自旋注入效率随铁磁层交换能的大小变化关 系图

明采用双结和高铁磁层交换能磁性材料对此类电子 器件走向实用是有益的.

4.结 论

总之,本文研究了由两个 FM/I/SM 单结组成的 FM/I/SM/I/FM 磁性双结的 TMR 及 SIE 的相关特性, 发现当 l_p 与 L 可比拟时 ,TMR 将随 L 的变化产生量 子振荡 ,当 l_a 远大于 L 时振荡拐点处出现 cut-off 波 矢 分析表明这主要是来自于隧道结两边隧穿电子 动量波矢的高度不匹配性,而随着 L 的增加,相位 损失将导致振荡振幅的衰减从而压制了 cut-off 波 矢.当两个单结间距离增大到隧穿电子没有相位关 联时,TMR 将直接为单结或双结(平行结构)SE大 小的平方 因此可以通过测量双结的 TMR 大小来推 出单结或双结 SIE 的大小,数值计算证明了当 la 与 L 可比拟时, TMR 与双结 η_2^2 的比值 TMR/ η_2^2 也将会 随 L 的变化呈现出量子振荡效应. 文章最后给出了 单、双结 SIE 及 TMR 随铁磁层交换能的大小变化关 系 希望这些研究能给此类电子器件的研发有所 启示.

感谢南京大学物理系固体微结构国家重点实验室主任 邢定钰教授的悉心指导和郑之明副教授的有益讨论。

- [1] Moodera J S, Kinder L R, Wong T M, Meservey R 1995 Phys. Rev. Lett. 74 3273
- [2] Mathon J , Umerski A 1999 Phys. Rev. B 60 1117
- [3] Zhu L, Chen W D, Xie Z W, Li B Z 2006 Acta Phys. Sin. 55
 5499 (in Chinese) [朱 林、陈卫东、谢征微、李伯臧 2006 物理 学报 55 5499]
- [4] Mattana R , George J M , Jaffres H , Nguyen Van Dau F , Fert A , Lépine B , Guivarc 'h A , Jézéquel G 2003 Phys. Rev. Lett. 90 166601
- [5] Li Y X , Li B Z 2005 Chin . Phys . 14 1021
- [6] Yamashita T , Imamura H , Takahashi S , Maekawa S 2003 Phys. Rev. B 67 094515
- [7] Zheng Z M , Qi Y N , Xing D Y , Dong J M 1999 Phys. Rev. B 59 14505

- [8] Yang J, Wang J 2005 Journal of PLA University of Science and Technology (Nation Science Edition) 6 609 (in Chinese) 杨 军、 汪 军 2005 解放军理工大学学报(自然科学版) 6 609]
- [9] Yang J, Wang J, Zheng Z M, Xing D Y, Chang C R 2005 Phys. Rev. B 71 214434
- [10] Datta S 1995 Electronic transport in mesoscopic systems (Cambridge : Cambridge University Press) p117
- [11] Gao P, Zheng Z M, Xing D Y 2002 Acta Phys. Sin. 51 2128 (in Chinese)[高 鹏、郑之明、邢定钰 2002 物理学报 51 2128]
- [12] Wang J, Xing DY, Sun H B 2003 J Phys. Conds 15 4841
- [13] Grundler D 2001 Phys. Rev. Lett. 86 1058
- [14] Itoh H , Inoue J , Umerski A , Mathou J 2003 Phys. Rev. B 68 174421
- [15] MA J , Sun J , Wang J 2004 Modern Physics Letters B 18 411

Investigation on the quantum coherent transport in magnetic tunnel junctions *

Yang Jun[†] Wu Wen-Yuan Gong Yan-Chun

(Institute of Sciences, PLA University of Science and Technology, Nanjing 211101, China)
 (Received 4 March 2007; revised manuscript received 24 May 2007)

Abstract

Using the method of scattering matrix , we investigated the quantum coherent transport in ferromagnet/insulating barrier/ semiconductor/insulating barrier/ferromagnet (FM/I/SM/I/FM) magnetic double tunnel junctions. When the mean free path of the tunneling electrons (l_p) is comparable to the thickness of the middle semiconductor (L), the tunneling magneto-resistance (TMR) shows quantum oscillations with the variation of the L. At the inflection point of the oscillations the cut-off vector will appear if l_p is much longer than L. The analysis reveals that it is the mismatch of the electron momentum in ferromagnet and semiconductor layer that leads to the appearance of the cut-off vector. The decay of oscillation amplitude caused by phase loss restrains the occurrence of the cut-off vector. We arrive at the conclusion that the value of TMR is the square of the value of spin injection efficiencs (SIE) η_1 in a single junction; and the value of TMR is also the square of the value of SIE η_2 in double junctions can be obtained by measuring the value of TMR of double junctions. Numerical calculations indicate that the ratio TMR/ η_2^2 will also show quantum oscillations with the variation of the L if the L is comparable to the l_p .

Keywords : cut-off vector , quantum coherent , oscillation , tunneling magnetore resistance PACC : 7200 , 7210 , 7340G

^{*} Project supported by the Pre-Research Foundation of PLA University of Science and Technolog(Grant No.0605002).

[†] Corresponding author. E-mail :hfeiau@163.com